# DELPHION

No active tr

Select CR

High

Resolu

RESEARCH Log Out Work Files Saved Searches My Account

PRODUCTS

INSIDE DELPHION Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent

The Delphion Integrated View: INPADOC Record

Get Now: PDF | File History | Other choices Tools: Add to Work File: Create new Work File

View: Jump to: Top Ema

> Title: JP09227167A2: ALKALI METAL DIFFUSION BARRIER LAYER

JP Japan PCountry:

@Kind: A2 Document Laid open to Public inspection i

JIEEMUZU JIEI FUINREI: EFU HAWAADO JIRERII:

PPG IND INC \*Assignee:

News, Profiles, Stocks and More about this company

1997-09-02 / 1997-01-31 Published / Filed:

> JP1997000018311 Application

Number: FIPC Code:

Advanced: C03C 17/245; C03C 17/34;

Core: C03C 17/23: more...

IPC-7: C03C 17/34; C03C 27/06; G02F 1/1333;

FECLA Code: None

Priority Number: 1996-02-01 US1996000597543

> **♥INPADOC** Legal Status:

None Get Now: Family Legal Status Report

AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE 8 Designated Country:

PDF	Publication	Pub. Date	Filed	Title
Ø	ZA0101686A	2002-05-28	2001-02-28	Alkali metal diffusion barrier layer.
×	WO0015571A1	2000-03-23	1999-09-09	ALKALI METAL DIFFUSION BARRIEF
人	US6352755	2002-03-05	1998-09-17	Alkali metal diffusion barrier layer
A	US5830252	1998-11-03	1996-02-01	Alkali metal diffusion barrier layer
Ø	PT1115670T	2002-10-31	1999-09-09	CAMADA QUE CONSTITUI UMA BAR DIFUSAO DE METAIS ALCALINOS
V	KR0188492B1	1999-06-01	1997-01-31	ALKALI METAL DIFFUSION BARRIEF
Ø	KR0179462B1	1999-03-20	1995-10-02	ALKALI METAL DIFFUSION BARRIEF
V	JP2002524383T2	2002-08-06	1999-09-09	
Ø	JP09227167A2	1997-09-02	1997-01-31	ALKALI METAL DIFFUSION BARRIEF
Ø	JP08190088A2	1996-07-23	1995-10-03	COATED GLASS PRODUCT,MANUF/ THEREOF AND LIQUID CRYSTAL DI: DEVICE
Ø	GR3033443T3	2000-09-29	2000-05-18	

Ø	GR3029417T3	1999-05-28	1999-02-17	
V	ES2182566T3	2003-03-01	1999-09-09	CAPA DE BARRERA CONTRA LA DII METAL ALCALINO.
Ø	ES2146429T3	2000-08-01	1997-01-17	CAPA DE BARRERA DE DIFUSION D METALES ALCALINOS.
	ES2125542T3	1999-03-01		
λ	EP1115670B1	2002-07-17	1999-09-09	ALKALI METAL DIFFUSION BARRIEF
A	EP1115670A1	2001-07-18	1999-09-09	ALKALI METAL DIFFUSION BARRIEF
Æ	EP0787696B1	2000-03-15	1997-01-17	Method of making an alkali metal diffus layer
×	EP0787696A1	1997-08-06	1997-01-17	Alkali metal diffusion barrier layer
).	EP0705801B1	1998-12-02	1995-09-27	Alkali metal diffusion barrier layer
囚	EP0705801A1	1996-04-10	1995-09-27	Alkali metal diffusion barrier layer
Ø	DK1115670T3	2002-10-28	1999-09-09	ALKALIMETALDIFFUSIONSBARRIEF
Ø	DK0787696T3	2000-07-31	1997-01-17	FREMGANGSMAADE TIL FREMSTIL ALKALIMETALDIFFUSIONSBARRIEF
V	DK0705801T3	1999-08-16	1995-09-27	ALKALIMETAL-DIFFUSIONSBARRIE
Ø	DE69902184T2	2003-03-13	1999-09-09	ALKALIMETALL-DIFFUSIONSBARRIE SCHICHT
	DE69902184C0	2002-08-22	1999-09-09	ALKALIMETALL-DIFFUSIONSBARRIE SCHICHT
Ø	DE69701408T2	2000-08-03	1997-01-17	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG E ALKALIMETALL-DIFFUSIONSBARRIE SCHICHT
	DE69701408C0	2000-04-20	1997-01-17	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG E ALKALIMETALL-DIFFUSIONSBARRIE SCHICHT
V	DE69506356T2	1999-06-17	1995-09-27	ALKALIMETALL-DIFFUSIONSBARRIE SCHICHT
	DE69506356C0	1999-01-14	1995-09-27	ALKALIMETALL-DIFFUSIONSBARRIE SCHICHT
V	CZ20010896A3	2001-09-12	1999-09-09	OBJECT CONTAINING GLASS SUBS HAVING ALKALI METAL OR METAL I THE SURFACE
V	CN1162575A	1997-10-22	1997-01-31	ALKALI METAL DIFFUSION BARRIEF
V	CN1134920A	1996-11-06	1995-10-04	ALKALI METAL DIFFUSION BARRIEF
V	CA2343943AA	2000-03-23	1999-09-09	ALKALI METAL DIFFUSION BARRIEF
V	CA2195115C	2000-08-01	1997-01-14	ALKALI METAL DIFFUSION BARRIEF
Ø	CA2195115AA	1997-08-02	1997-01-14	ALKALI METAL DIFFUSION BARRIEF
Ø	CA2157948AA	1996-04-05	1995-09-11	ALKALI METAL DIFFUSION BARRIER
Ø	BR9913956A	2001-07-03	1999-09-09	CAMARA DE BARREIRA CONTRA DI METAL ALCALINO E ARTIGO REVES
Ø	BR9700148A	1998-09-29	1997-01-27	ARTIGO REVESTIDO E METODO PA UM ARTIGO REVESTIDO
Ø	BR9504767A	1997-09-02	1995-10-03	ARTIGO DE VIDRO REVESTIDO ME PARA PRODUZIR UM ARTIGO DE VI REVESTIDO E DISPLAY DE CRISTA
Ø	AU5914599A1	2000-04-03	1999-09-09	ALKALI METAL DIFFUSION BARRIER
Ø	AU3290695A1	1996-04-18	1995-09-26	ALKALI METAL DIFFUSION BARRIER

Ø	AU1226697A1	1997-08-07	1997-01-22	ALKALI METAL DIFFUSION BARRIEF
V	AU0737886B2	2001-09-06	1999-09-09	ALKALI METAL DIFFUSION BARRIEF
V	AU0690044B2	1998-04-09	1997-01-22	ALKALI METAL DIFFUSION BARRIEF
	AU0675193B2	1997-01-23	1995-09-26	ALKALI METAL DIFFUSION BARRIEF
V	AT0220650E	2002-08-15	1999-09-09	ALKALIMETALL-DIFFUSIONSBARRIE SCHICHT
Ø	AT0190595E	2000-04-15		VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG E ALKALIMETALL- DIFFUSIONSBARRII SCHICHT
Ø	AT0174013E	1998-12-15		ALKALIMETALL-DIFFUSIONSBARRIE SCHICHT
49	family members s	hown above		

CHEMABS 127(13)179977Q







Nominate this for the Gallery...

THOMSON

Copyright © 1997-2006 The Thoi
Subscriptions | Web Seminars | Privacy | Terms & Conditions | Site Map | Contact U

Dialog Results Page 7 of 7

\*\*Alkali metal diffusion barrier layer.\*\*

Assignee: PPG Industries, Inc., Pittsburgh, PA, US (PITT)

Inventor: Finley, James J., Pittsburgh, PA, US Gillery, F. Howard, Allison Park, PA, US

Agent: Lepiane; Donald C.

Language: EN

Application: US 1994330148 A 19941004 (C-I-P of application) US 1996597543 A 19960201 (Local application)

Original IPC: C03C-17/23(A) C03C-14/34(B)

Current IPC: C03C-17/23(A) C03C-14/34(B)

Original US Class (main): 6560.5

sodium ions migrating from the glass.

Original US Class (secondary): 6560.1 6560.53 204192.1 204192.12 427108 427126.2 427126.3 Original Abstract: Amorphous metal oxide barrier layers of titanium oxide, zirconium oxide and zinc/tin oxide are effective as alkali metal ion barrier layers at thicknesses below 180 Angstroms. The amorphous metal oxide barrier layers are most effective when the density of the layer is equal to or greater than 90% of the crystalline density. The barrier layers prevent migration of alkali metal ions such as sodium ions from glass substrates into a medium e.g. electrolyte of a photochromic cell, liquid material of a liquid crystal display device contacting the glass surface. The properties of the medium, particularly electroconductive metal oxide coatings, are susceptible to deterioration by the presence of

Claim: 1.A method of depositing a metal oxide barrier film over a glass substrat e surface comprising the steps of: \* providing a sputter coating station, the sputter station comprising: \* a generally horizontal path of travel, and \* a sputter coating chamber above the path, the sputter chamber compris ing: \* a cathode target above the path, and \* a shield on one side of the cathode target extending downward toward the path defined as a first shield and a shield on the opposite side of the cathode target extending downward toward the path defined as a second shield; \* positioning said glass substrate on the path of travel; \* energizing the cathode target in an oxidizing atmosphere to direct sputtered metal toward the path of travel; \* moving the substrate and coating chamber relative to one another to p ass the substrate under the first shield, under the cathode target and under the second shield; \* coating the metal oxide barrier film over the substrate surface when the glass substrate is between the first shield and the second shield, said barrier film providing effective diffusion barrier of alkali m etal ions from the glass substrate

Derwent World Patents Index
© 2006 Derwent Information Ltd. All rights reserved.
Dialog® File Number 351 Accession Number 8461704

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-227167

(43)公開日 平成9年(1997)9月2日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	F 1			技術表示箇所
C03C	17/34			C 0 3 C	17/34	Z	
	27/06	101			27/06	101F	
G 0 2 F	1/1333	5 0 5		G 0 2 F	1/1333	505	

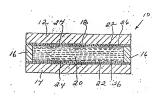
		審査請求 未請求 請求項の数21 OL (全 11 頁)
(21)出願番号	<b>特顧平9-18311</b>	(71) 出顧人 590002954
		ピーピージー インダストリーズ, イン
(22) 出顧日	平成9年(1997)1月31日	コーポレーテツド
		PPG 1NDUSTRIES, 1NCO
(31)優先権主張番号	597543	RPORATED
(32)優先日	1996年2月1日	アメリカ合衆国ペンシルバニア州ピツツバ
(33)優先権主張国	米国 (US)	ーグ, ワン ビービージー ブレース (番地なし)
		(72)発明者 ジェームズ ジェイ、フィンレイ
		アメリカ合衆国ペンシルパニア州ピッツパ
		ーグ、コーンウォール ドライブ 111
		(74)代理人 弁理士 浅村 皓 (外3名)
		(74)代理人 升理工 技村 昭 (953名)
		最終頁に統く

## (54) 【発明の名称】 アルカリ金属拡散パリヤー層

# (57)【要約】

【目的】 ガラス基体から、媒体例えば導電性コーティング等のコーティングへの、ナトリウムイオン等のアルカリ金属イオンの拡散を防止するパリヤー層を有する物品等の提供。

【解決手段】 表面にアルカリ金属イオンを有するガラス基体と、前部基体の表面の上方にその表面から一定 問隔をおいて置かれた媒体、但し、この媒体は予め決め たアルカリ金属イオン濃度がこの媒体の機能を住下させ ることを特徴とする。と、前記ガラス基体と前記媒体と の間にアルカリ金属イオンパリヤー層を与えるための、 助記ガラス基体と前記媒体との間のスパッタリング海 金属酸化物計品質器、但し、非晶質層は180 未満の 厚さと前記録属酸化物の枯晶質密度の90%以上の密度 とを有する。とから成る物品。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面にアルカリ金属イオンを有するガラ ス基体と、

前記基体の表面の上方にその表面から一定間隔をおいて 置かれた媒体、但し、この媒体は予め決めたアルカリ金 属イオン濃度がこの媒体の機能を低下させることを特徴 とする、と、

前記ガラス基体と前記媒体との間にアルカリ金属イオン パリヤー屋を与えるための、前記ガラス基体と前記媒体 との間のスパッタリング済み金属酸化物非品質層、但 し、非晶質層は180 Å未満の厚さと前記金属酸化物の 結晶質密度の90%以上の密度とを有する、とから成る 物品。

【請求項2】 層が、30~120Åの範囲の厚みを有 する酸化ジルコニウム層である、請求項1に記載の物 а.

【請求項3】 非晶質酸化ジルコニウムの密度が、5. 0 g/cm3 以上である、請求項2に記載の物品。 【請求項4】 酸化ジルコニウムバリヤー層の厚みが、 ングされた物品。

【請求項5】 層が、約45~180Åの範囲の厚みを 有する酸化チタン層である、請求項1に記載の物品。 [請求項6] 酸化チタン層の密度が、3.8g/cm 3 以上である、請求項5に記載の物品。

【請求項7】 酸化チタンバリヤー層の厚みが、約90 ~180 Aの範囲である、請求項6に記載の物品。

【請求項8】 パリヤーが、60~120Åの範囲の厚 みを有する酸化亜鉛/スズの酸化物層である、請求項1 に記載の物品。

【諸求項9】 亜鉛/スズの酸化物層の密度が5.7 g / c m3 である、請求項8に記載の物品。 【請求項10】 亜鉛/スズの酸化物層の度みが90~

120Åである、請求項9に記載の物品。

【請求項11】 媒体が、酸化インジウム、酸化スズ、 インジウム/スズの酸化物、及び亜鉛/アルミニウムの 酸化物からなる群から選択される導電性コーティングで ある、請求項1に記載の物品。

【請求項12】 媒体が光触媒組成物である、請求項1 に記載の物品。

【請求項13】 組成物が、シリコーン系バインダー中 に酸化チタン粒子を含有する、體求項12に記載の物

【請求項14】 媒体が液状電解液である、請求項1に 記載の物品。

【請求項15】 表面にアルカリ金属イオン、550n mでの予め決めた透過率及び屈折率を有するガラス基体

前記基体の表面の上方にその表面から一定問隔をおいて

属イオン濃度がこの媒体の機能を低下させることを特徴 とする、と、

前記ガラス基体と前記媒体との間にアルカリ金属イオン パリヤー層を与えるための、前記ガラス基体と前記媒体 との間のスパッタリング済み金属酸化物層、但し、非晶 質層は180 Å未満の厚さと前記ガラス基体の屈折率よ り大きい屈折率とを有し、しかも、前記非品質層は、前 記ガラスに直接塗布したとき、550nmでの予め決め た前記基体の透過率を10%以上低減する、とから成る 10 物品。

> 【請求項16】 180 Å未満の厚さの非晶質金属酸化 物をガラス基体の表面にスパッタリングによって付着さ せて、アルカリ金属イオンバリヤー層を与える工程、但 し、前記金属酸化物はその結晶質の密度の90%以上の 密度を有する、と、

> 予め決めたアルカリ金属イオン濃度が媒体の仕上げを低 下させることを特徴とする媒体を与える工程とから成 る、物品の製法。

【請求項17】 金属酸化物が、30~120Åの厚み 30~60Åの範囲である、請求項3に記載のコーティ 20 と5.0g/cm3以上の密度とを有する、非晶質酸化 ジルコニウムである、請求項16に記載の製法。

> 【請求項18】 金属酸化物が、45~180点の範囲 の厚みと3.8g/cm3より大きい密度とを有する非 晶質酸化チタンである、請求項16に記載の製造方法。 【請求項19】 金属酸化物が、60~120Åの範囲 の厚みと5.7g/cm3の密度とを有する、亜鉛/ス

> ズの酸化物である、請求項16に記載の製法。 【請求項20】 スパッタリング工程が、基体表面に一

般的に垂直な通路に沿って動く、スパッターされた金属 30 酸化物のみを基着する工程からなる、糖求項16に貯載 の製法。

【請求項21】 媒体が、液晶物質、導電性コーティン グ及び雷解液、並びにそれらの組合わせからなる群から 選択される、請求項1に6記載の製法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本出願は、James J. Finley及 びF. Howard Gillery の名前で、1994年10月4日 に出願された、米国特許出願番号第08/330148 40 号の一部継続出願である。本発明は、バリヤー層に関 し、より詳細にはガラス基体から、媒体、例えば導電性 コーティング等のコーティングへの、ナトリウムイオン 等のアルカリ金属イオンの拡散を防止するバリヤー層に

# 関する。 [0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】 ガラス 中のナトリウムイオン等のアルカリ金属イオンは、特に 昇温下で、ガラスの表面から、ガラスを覆っている媒体 へ移行する。例えば、米国特許第5165972号明細 置かれた媒体、但し、この媒体は予め決めたアルカリ金 50 書に開示されているタイプと同様の液晶表示(「LC

D」) 没置において、ガラス基体の表面のナトリウムイ ナンは、液晶物質に移行して、液晶物質の性能の低下を 引き起こしている。エレクトロウロミック(electrochronic)ティスプレイにおいては、ナトリウムイオンは、 ガラス基体の表面を覆っているコーティング及び/又は 電解液に移行し、コーティンク及び/又は電解液の性能 の低下を引き起こす。L「O 装置及び/又はエレクトロ クトミック装置の射性中、ガラス基体を1100°F (593°C)の温度まで加熱して、装置を密封する:こ の様に肥齢する間、ナトリウムイオンの移行は加速され 10 る。

[0003] もし妨げられなければ、ナトリウムイオンは、ガラス基体の表面を覆っている。例えば導電性コーティング、電解液、及び/又は液晶物質等の媒体に移行して、媒体の性能を低下させる。

[0004] アルカリ金属イオンの移行、例えばナトリウムイオンの移行はまた、国際出版公開番号第W095
/11751号明細書に開示されているタイプの光焼媒 組成物の性能の原化も引き起こすことも、考えられている。一般に、組成物は、結合させられた二酸化チタンタ 20 は酸化蛋粉粒子を看有し、シリコーン系バインダーによって、ガラス基体小移行する。その表面は、出願の観点で、発生物別として作用、得る、アルカリ金属イオンの移行を防止する又は最小限にする1つの技術は、媒体とガラス基体との間にバリヤーコーティングを提供するととである。

[0005] ボータ (Porter)への米国時終第5165 972号明細書は、ガラス表面からアルカリ金属イオンの移行を防止する。バリヤーコーティングを開示する。ガス状理子供与性化合物の存在下、600で以上で、ションガスの熱分解によって、ガラスの表面上にバリヤーコーティングが蒸着される。ガラスからの酸素は、ケイ素と混合されて、ガラス表面上に50mmまでの厚みの途明なパリヤーコーティングを形成して、アルカリ金属イオンが、アルカリ金属イオンが、アルカリ金属イオンが、アルカリ金属イオンで、アルカリ金属イオンが、アルカリ金属イオンで、アルカリ金属イオンで、アルカリ金属イオンで、アルカリ金属イオンで、アルカリ金属イオンで、アルカリ金属イオンで、アルカリ金属イオンで、アルカリ金属イオンに感覚の高い覆っている。例えば、熱分解による酸素が加反応は、特にコーティング前にシートが加熱されなければ、高いエネルギーイング前にシートが加熱されなければ、高いエネルギーイング前にシートが加熱されなければ、高いエネルギー

[0006] キヌガワへの米国特許第4238276号 川嶋書は、酸化ケノス、酸化デルニニウム、酸化マグネシウム及び酸化ニッケルを含有するパリヤー層を開示する。キヌガワは、100人の関かを有する酸化ケイ素パリヤーニーティングを開示する。キヌガワはよって開示されているパリヤーニーティングは許容できるが、欠点がある。より詳細には、いかなる技術によっても、酸化ケイ素からなる1000人の厚みの層を蒸着することは、同様のプロセスによって100人の日本の経りを

るよりも高価である。更には、キヌガワに開示されてい るこのタイプの薄い酸化ケイ素層は、効果的なパリヤー として作用しないであろう。

【0007】ミズハシ等への欧州特許公開第00718 65B号明總書には、アルカリ含有ガラス基体、及びガ ラス基体からアルカリ金属イオンの拡散を防止するため に、その表面に形成された酸化ケイ素層を有するガラス 体が開示されている。酸化ケイ素層は、ケイ素に結合し た水素を0.01~25モル%有する。水橋等によって 開示されている技術は、アルカリ金属イオンの移行を防 止するように思われるが、欠点がある。より詳細には、 バリヤーコーティングは、製品例えばLCD装置の制作 /使用中に漏れ得る水素ガスを捕集し得る。理解され得 る通り、無作為に水素ガスを媒体へ放出して、媒体の性 能の低下を引き起こし得るコーティングを有しないこと は好ましい。更には、コーティングに化学的に結合され ている水素は、コーティングの光学的及び機械的性質に 影響を与え得る。理解され得る通り、経済的に塗布され 得り、現在利用可能な技術の欠点/制限を持たない、薄 いパリヤー層を提供することは有利であるであろう。 [0008]

「課題を解決するための手段」本発明は、ナトリウムイ オン等のアルカリ金属イオンの拡散パリヤーとして薄い 物質を利用する盤ましさを問題している。先行技術は、 この様本拡散パリヤーの服肝率を可能を限り近くまで基 体の服折率に一致させたほうかよいことを提案している が、この様は、本発明によって、ガラス基体のためのシ リカを選択して、コーティングされたガラスの光学的特 世を積むることなく、ナトリウムイオンに対する効果的 な拡散パリヤーとして、酸化ジルコニウム、酸化チタ ン、亜鉛/スズの離化物等の金属酸化物からなる非常に 類級を図謝する。

ーコーティングは許容できるが、欠点がある。より詳細 [0010] バリヤー層を有するガラス基体は、液晶表には、いかなる技術によっても、酸化ケイ素からなる 1 示装面のセル、ホトクロミック装面及びケスは光光燥装を 000名の厚みの層を蒸着することは、同様のプロセス によって1000人の厚み未混の酸化ケイ素層を装着す 50 た亜鉛/スズの酸化物は、アルカリネットイオンババサ

ーとして効果的であるが、酸化チタンや酸化ジルコニウムよりも腐食液に可溶性である。本発明はまた、この物品の製法に関する。

[0011]

[発明の実施の形態] 効果的なアルカリ金属イオンパリ ヤー層は、好ましくは安定であり、昇温下例えば110 0°F(593℃)でさえ、アルカリ金属イオンの拡散 に不浸透性のままである。光学的に、バリヤー層は、覆 っているコーティングの光学的特性に影響を与えないよ うに、可視波長域で高い透過率を有するのが好ましい。 覆っているコーティングが導電性である用途において、 パリヤー層は非導電性であるのが好ましい。例えば回路 を製造するために、覆っているコーティングが部分的に エッチングを受ける場合、バリヤー屋は腐食液、しばし、 ば塩酸に可溶性でないことが勧められる。バリヤー層の 屈折率が可能な限り近くまで基体の屈折率に一致してい る場合、ソーダー石灰ーシリカガラス基体用に、シリカ バリヤー層を使用すると、例えば米国特許第42382 7 6号明細書に記載される通りの厚めのバリヤー層を、 可視光線の透過率の多大な損失なく又は他の望ましくな 20 い光学的な影響を受けることなく、より大きな効果のた めに、塗布し得る。しかし、バリヤー層の屈折率が基体 の屈折率と一致しない場合、薄めのパリヤー層が、可視 光線の損失を防止するのに好ましい。理解されるである う涌り、 本発明のパリヤー層又はフィルムは薄く、 安定 で、殆どの腐食液に可溶せず、及び/又は光学的に受け 入れられる。例えば、フィルムが直接基体上にコーティ ングされる場合、フィルムは、550nmで測定された 透過率の10%以上、好ましくは5%、基体の透過率の 減少をさせない。

[0012] フロート法によって形成された従来のソーダー石灰シリカ組成物からなるガラス基体は、本発明の実施において好ましい。しかし、理解されるであろう通り、未発明のバリヤー層はそれに限定されるものではなく、本発明のバリヤー層が、アルカリ金属イオンの祭行を防止又は最小限にする場合は、あらゆるタイプの基体を用いてもよい。更には、本界明のバリヤー層は、ガラスが異工序例えば1100°F(593°C)の温度にされる際でさえ、ガラスから媒体へアルカリ金属イオンの移行を防止又は最小限にする人がある場合である。

[0013] 図 1を参照すると、L C D装置10は、米 国特許第5165972号明細書に開示されているタイ プと同様であり、垂直シール16によって分離させられ ている対抗するガラスシート12及び14を含み、液晶 物質20を含有するチャンバー18の地界を走めてい あ。それぞれのシート12及び14は、本発明によって ガラスシート又は基体上にスパッターされた、本発明の 透明なパリヤー解又はフィルム22を所有している。導 電性ニーティング24が、パリヤー層22の上にある。 50

アラインメント層(alignment layer) 26が、液晶物質 20と接触して、導電性コーティング24の上にある。 液晶物質20の光透過性特性は、ガラスシート12及び 14の上の、導電性層24間の電位差のかけ方によって 制御し得る。

【0014】本発明のバリヤー層はまた、光色域組成 物、例えば国際出層公開番号第WO95/11751号 に記載されているタイプの性能低下を防止するためにも 使用し得る。図2を参照すると、ガラス基体34とシリ コーンバインダーに二酸化チタン和子からなる組成物3 6との間に、本発明のバリヤー層 2を有する地島30 が示される。理解され得る通り、上記したLCD表示装 置10及び物品30は、本発明を限定するものではな く、本発明のバリヤー層を使用し得る2つの環境を説明 するために提示されている。

(10015) 例えば、それに限定されるものではない が、酸化ジルコニウム、酸化チタン及び亜鉛/スズの酸 化物フィルム等の全属酸化物/リヤー層の使用は、パリ ヤー層として使用可能であることを、本発明は企図して いる。酸化ジルコニウム及び酸化サタンが200~12人 程復薄いずみ、最適には30~60人の範囲の原みで 効無例であり、亜鉛/スズの酸化物よりも腐食液への可 溶性が低いことが見出されているので、本発明の実施に おいて好ましい金属酸化物としては、それに限定される ものではないが、酸化ジルコニウム及び酸化チタンが挙 ザられる。本発明の金属能化がして一層は、限定され るわけではないが、酸化雰囲気下で、以下で腫締される 方法で、金属ターケットのマグネトロンスパッターによ って、蒸着されるのが好ましい。

[0016] 薄いフィルム、例えば約180 A未満の厚 みのフィルムとして蒸着される際、酸化チタン、酸化ジ ルコニウム及び亜鉛/スズの酸化物フィルム等の金属酸 化物フィルムは通常非晶質である。非晶質フィルムは、 結晶粒界をもたず、それ故に、アルカリ金属イオン、例 えばナトリウムイオンの移行を防止するパリヤー層とし て、受け入れられると考えられている。しかし、以下で 議論される理由のために、非品質フィルムは、それらの 密度が増加するにつれて、パリヤー層としてより効果的 であると、考えられている。例えば、約45~約180 Aの範囲の厚みを有する酸化チタンフィルムは、非晶質 酸化チタンフィルムがその結晶質の密度の約90%以上 の密度を有する、即ち約3.80 g/cm3 以上の密度 を有する際に、バリヤー層として効果的である。非品質 二酸化チタンフィルムはその結晶質の密度の約95%以 上の密度を有する、即ち約4.0g/cm3以上の密度 を有する際に、バリヤー層としてより効果的であり、非 品質酸化チタンフィルムの密度がその結晶質の密度に近 づく、即ち約4.2 q/cm3の密度に近づくに連れ て、より一層効果的である。

0 【0017】約30~約120点の範囲の厚みを有する

酸化ジルコニウムは、非晶質酸化ジルコニウムフィルム がその結晶質の密度の約90%以上の密度を有する、例 えば約5g/cm³以上の密度を有する際に、効果的な バリヤー層である。非晶質酸化ジルコニウムフィルムが その結晶質の密度の約95%以上の密度を有する。即ち 約5。3g/cm³以上の密度を有する際に、パリヤー 層としてより効果的であり、非晶質酸化ジルコニクム イルムの密度がその結晶質の密度に近づく、即ち約5. 6g/cm³の密度に近づくに連れて、より一層効果的 である。

[0018] 約60〜約120人の範囲の厚みを有する 亜鉛/スズの酸化物フィルムは、非晶質の亜強ノスズの 酸化物フィルムがその結晶質の密度の約90%以上の密度を有する。例えば約5、7g/cm³以上の密度を有 する際に、効果的なバリヤー層である。非晶質亜鉛/ス ズの酸化物フィルムがその結晶質の密度の約95%以上 の密度を有する。即ち約6、1g/cm³以上の密度を 有する際に、パリヤー層としてより効果的であり、非晶 質亜鉛/スズの酸化物フィルムの密度がその結晶質の密 度に近づく、即ち約6、38g/cm³の密度に近づく 20 に連れて、より一層の果物である。

[0019] 前述の解論において、特定の金属酸化物。 例えば酸化チタン、酸化がルコウム及び亜鉛/スズの酸化物に言及した。理解され得る通り、金属酸化物は、金属砂酸化物であってもよい。 会成の亜酸化物であってもよい。 食材が、一般では、酸化がルコーウム又は亜鉛/スズの酸化物 が使用される場合、それらは、スパッターされた酸化チタンフィルム、酸化がルコニウムフィルム又は亜鉛/スズの酸化物 フィルム ない ひかい は 世紀 アイルム アルコーウム アイルム アルコーウムフィルム アルコーウムアイル アルコーウムアイル アルコーウムアイル アルコーウムアイル アルコーウムアは亜鉛/スズの酸化物をそ30 オテカルギーはず、チョン、ジルコニウムアは亜鉛/スズの酸化物をそ30 オテカルギーはず、チョン、ジルコニウムアは亜鉛/スズの酸化物をそ30 オテカルギーは

[0020] 薄いフィルムコーティングの密度を測定するには、様々な技術があるが、以下の技術が好ましい。フィルム原は、スチルス・プロフィロメータ(stylus profilometer) を使用して測定される。 X線蛍光発光技術を使用して、フィルムの単位面精当りの重量を測定する。 スチルス・プロフィロメータを使用して測定したフィルム原(人)は、センチメートルに変換され、X線蛍光発光技術を使用して測定された単位面積当りの重量(μg/cm²)を割って、フィルムの密度(g/cm²40³)を与える。

(10021) 議論はここで、ガラス基体をコーティング して、本料明の、即ちその結晶質の密度の少なくとも9 り%の密度を有する非品類のフィルムの、金属配化物パ リヤー層を与えることに向けられるであろう。図3を参 照すると、磁気真空スパッター装置 4 0 は、数字4 4 で っされる往後運動する道路に入って動くため、チャン パー(図示せず)内に備えつけられた陰極(カソード) ハウジング4 2 を有していた。ガラス基体4 6 は、固定 された支持体4 8 の上に備えつけられている、ガラス

を、加熱器49によって、93.3で(約200°F)
の温度まで加熱した。スパッターされた物質をハウジン
グ42から動かず際に、それはあらゆる方向に動ぐ;し
かしながら、この経論のために、またこの議論を簡単に するために、図3に示される通り、ハウジング42から 離れて、動程服器52によって示される通りにに一側に、及び、動程 通路54によって示される通りに右に動く、及び、数程 通路54によって示される通りに右に動く、と考える。 未発明の実施において、使極は、アルゴン/酸素が50 10/50%の雰囲気下で、ジルコニウム金属除極スパッターされた。

[0022] 航短通路2、2、53及び54に沿って動く 酸化ジルコニウムは、ガラス基体の表面50上に蒸着さ れた。図3に示される通り、ハウジング42が左に動く 際、通路52に沿って動、物質はハウジングを導き、ま たハウジングが右に動く際、通路53に沿って動く物質 はハウジングを導く。通路53に沿って動く物質はハウジングを導きしないし、通佐もしない。通路63及び 54に沿って動、物質は、ハウジンク及び通路52及び 54に沿って動、物質は、ハウジンク及び通路52及び 54の中間によって結ばれる角度αとして図3に示される。低い機地角度を有する。図3に示される装置は、そ が結晶体の密度の約90%未満の密度を有する。別い酸化ジルコニウムフィルを変襲した。と考えられている。 「10023] 図4を参照するた、北春駅に従って修正さ

れた装置 4 0 が示されている。より詳細には、アルミニウムシールド5 6 が、ハウジングの第4 側及び従動側に 個元のけられていた。アルミニウムシールドは、ガラス 基体 4 6 の表面に向かって下に揺びていたが、表面 5 0 には接触しなかった。図 4 0 改蔵を使用して蒸輸された 非品質のフィルムは、その結晶質の密度の約 9 0 %以上の密度を有する。例えば約 5 g/cm³以上の密度を有するので、図 4 に示される装置を使用してコーティングされた金属酸化物フィルムからなる薄層は、ナトリウムイオンの移行に対して効果的なパリヤーであると考えられている。

【0024】本発明の実施において、12インチ(0.30m)×12インチ(0.30m)のガラス基体が、図4に示されるタイプの装置中でコーティングされた。加熱器49は、ガラス基体を93、7で(約200°

F)まで加熱した。酸化セリウムでコーティングされる 表面を先ず初めに障害、その後完全に水で洗い落とすこ とによって、ガラス基体を掃除した。その後、ガラス基 体を体積で50/50の2 (イソ) ープロパノールと脱 イオン水の混合物で洗い落とした。取住ジルコニウムパ リヤー層の効果を、パリヤー層に浸透したナトリウムイ オンを、パリヤー層を選イオン交換し、次いでX線並光 発光を使用して観イオン連度を測定することによって決 定した。(ナトリウム濃度に比例する)銀イオン部 3 (4 総の野線の特強度 (net intensity、N 1)、A g

(NI) を数えることによって決定した。一秒当りの銀 の数 (Ag (CPS)) を、40秒の間Ag (NI) を 数えることによって決定した。他の方法で述べると、A g (CPS) は、40秒当りのAg (NI) の数であ る。

【0025】ナトリウム濃度に参照を与えるために、コ ーティングされたガラスの、Ag(NI)を、コーティ ングされていないAq(NI)と比較した。X線分光計 のバックグラウンドのレベルが、銀の濃度がゼロを示 し、それ故にナトリウムの濃度もゼロを示す、Ag(N 10 通過は相互通路 44(図3及び4参照)に沿う1方向の 1)約160000を与えた。それ故に、最適なバリヤ 一層は好ましくはこの値付近のAg(NI)、即ちAg (NI)約160000又は1秒当りの数(CPS)が 400であるべきである。 【0026】それぞれのコーティングされた基体を1~ 3/8インチ(4,5cm)の四角形の小片に切った。 1つの小片は加熱せず、1つの小片を、1時間700° F (371, 1℃) で加熱し、1つの小片を、1時間9 00°F(482°C)で加熱した。加熱した小片を室温 まで冷却し、共融の硝酸カリウム62モル%と硝酸銀3 20 8 モル%の溶液を小片のコーティングされた表面に塗布 し、約150℃で1時間小片を加熱することからなる、 イオン交換のために、それぞれの小片のパリヤー層を調 製した。共融溶液を塗布する前に、小片を150℃まで 15分間予備加熱し、共融溶液を加熱した小片に塗布し た。

【0027】商品名テフロンで販売されているテープを 用いて、小片の端の回りの境界を与えるために、表面の 溶液を捕らえた。小片を予備加熱する前に、テフロンテ ープを貼った。溶液を塗布して、晒されたコーティング 30 された表面を約0、100インチ(0、254cm)の 厚みまで均一に覆った。共融溶液を有する小片を加熱し た後、ガラス片を加熱炉から除去し、溶液を冷却して、 硬化させた。次いで、硬化した溶液を水を用いて完全に 洗い落とした。次いで、小片を硝酸に浸して、ガラスの

表面上の残渣の銀フィルムを除去し、洗い落として、硝 酸と銀の反応から生じる硝酸銀残渣を除去した。次い で、X線蛍光発光分析を銀イオン交換された小片に行 い、ナトリウムの移行を測定した。

【0028】下記の表は、前記の方法でA-Lコーティ ングされ、イオン交換された小片の特徴と酸化ジルコニ ウムパリヤーの効果を与える。表の欄(1)には、小片 の番号が記載されている。欄(2)には、酸化ジルコニ ウム陰極によってなされた通過数が記載されており、1 動きをいう。欄(3)には、スパッター中の陰極にかけ た電流(アンペア)が記載されている。欄(4)には、 スパッター中の陰極にかけた電圧 (ボルト) が記載され ている。欄(6)は、可視光線域での、コーティングさ れた小片の透過率である(注:今知られていないという 理由で、小片F及びHに対しては、透過率は測定されな かった。)。欄(7)には、オングストローム計を用い て測定された酸化ジルコニウムフィルムの厚みに対して 換算された、X線蛍光発光からのジルコニウムの放出の 純強度を使用して測定されたフィルムの厚み(A)が記 載されている。欄(8)、(9)及び(10)には、未 加熱の小片と加熱された小片に対するAg(NI)示数 が記載されている。

[0029] 注の\*及び\*\*は、ガラス基体の製法及び その厚みを特定しており、注の\*\*\*は、コーティング されていない小片の透過率%を特定している。表に与え られている透過率値は、550nmで測定された。上記 に議論された通り、最適なバリヤーは、約16000 (400CPS) のAq (NI) 示数を有する。しか し、理解され得る通り、媒体の性能を低下させることな く持たれ得るアルカリ金属イオンの浸透度の依存が、望 まれるレベルであり、それ故にAq(NI)数は本発明 において限定されていない。 [0030]

【表1】

				1	**			AR (NI) 示数	ă	
GP.	(2) 陰極の通過数	(3) 電路 (A)	(4) 概E (V)	(5) 推体	(6) 日常報 (2) 日常報	(7) 7.4 A.A. 原本 (A.)	[8] 加熱なし	(9) 700 ° Fで 1 時間指数	(10) 906。Pで 1時間知数	
	æ	10	310	Flt*	88.9	72.5	15.786	17.942	17.237	
	4	10	310	Flt	88.9	79.0	15,988	16,473	17,398	
	2	15	325	FIt	89.8	50.5	15,966	16,026	16,872	
	æ	10	310	먑	89.5	61.0	15,924	17.830	17,327	
	m	10	300	Flt	89.5	0.09	16,976	27,169	30,770	
	73	10	310	Fit		45.0	23,343	32,208	36,534	
	۳	15	325	PIt	89.2	72.5	18,991	25,444	31,826	
	4	15	325	FIt		90.0	16,169	17,382	16,517	
	4	10	305	*	7.06	67.0	15,868	17,977	17,126	
	m	10	325	Ø	90.8	54.0	17,759	23,337	17,863	
	ъ	10	310	Ŋ	90.9	53.0	17,841	19,969	20,313	
	7	10	310	Ø	91.0	44.0	16,483	16,006	32,777	
=	1 t : 0.125インチのフロートガラス。	57ロートガラス	ž,							
	: 0.50インチのフラッヒガラス (Plackglas) シートガラス。	ッヒガラス(Pla	achglas) シートガン	5 %						
n n	コーチィングされていないフロートガラスの透送率は94%であり、 コーティングされていないシートガラスの透過率は94.5%である。	ハないフロートオハないシートガラ	ゲラスの透過率は91 テスの透過率は91.3	1%であり、 1%である。						

(7)

【0031】非加熱の小片FのAg(NI)は、最も高 40 に薄かったことに注目すべきである。 い示数を有している。多分、コーティング用基体の調製 のために、フィルムは予期された程の密度ではなかった と考えられる。欄(9)及び(10)において、小片 E、F、G、J及びKのAg(NI)は高いと思われ る。欄(7)において、対応する非加熱の小片F、G、 J 及び K もまた高く、多分上記の理由のために、フィル ムが効果が無かったことを示していることに注目すべき である。たとえ酸化ジルコニウムがガラス基体よりも高 い屈折率を有しても、酸化ジルコニウムは、コーティン グされた小片の透過率が2%未満しか減少しない程十分 50 で、上記の議論の通りイオン交換した。小片のAq(N

【0032】ガラス基体を上記議論の通りに調製し、図 3に示すコーティング装置(図4に示すシールド56を 持たない)を使用してコーティングした。酸化ジルコニ ウムフィルムの厚みは233人であった。コーティング された基体を1~3/8インチ(4.5cm)の四角形 の小片に切った。1つの小片を1時間300°F(14 9℃) で加熱し、次いで、上記議論の通りイオン交換し た。小片のAq(NI) 示数は60000であった。他 の小片を1時間500°F(260℃)で加熱し、次い

1) 示数は145000であった。他の小片を1時間7 50° F (399°C) で加熱し、次いで、上記議論の通 リイオン交換した。小片のAg(NI)示数は1550 00であった。第4の小片を1時間900°F(482 °C) で加熱し、次いで、イオン交換した。小片のAq (NI) 示数は180000であった。

【0033】シールドを使用せずに(図4参照)蒸着さ れた酸化ジルコニウムバリヤー層の性能は、シールドを 用いずに(図3参照)蒸着された酸化ジルコニウムバリ ヤー層よりも著しく優れていた。パリヤー層としての酸 10 化ジルコニウムの向上した性能は、図4の装置を用いて 蒸着された酸化ジルコニウムフィルムが、その結晶質の 密度の90%以上の密度を有する非晶質の酸化ジルコニ ウムフィルムであったからであると、考えられている。 【0034】下記の実施例1~12は、Airco I LS 1600 コーティング機を使用してコーティン グした。コーティング機は、金属陰極と、ハウジングの 下にガラス基体を移動させる運搬装置とを有する固定さ れたハウジングを有した。壁によって結び付けられたコ ーティング域を通って、ガラス基体は移動させた。壁 は、図4に示すシールド56と同様の方法で作動する。 実施例13は、上記にて議論した図4に示す装置を使用 してコーティングした。

【0035】アルカリ金属の拡散を防止する際の、試料 に蒸着したパリヤー層の効果を測定するため、パリヤー 屋がコーティングされたガラス基体を約5.7.5℃で1.0 分及び20分間加熱し、ガラス基体からのアルカリ金属 の移行を促進させた。その後、試料を周囲温度まで冷却 させた。その後、共融溶液を有する試料を150℃で2 時間加熱した以外は、上記議論のイオン交換方法を使用 30 した。次いで、コーティングされた表面をX線蛍光発光 によって分析して、存在する銀の量を測定した。その量 は、ガラスからコーティングに拡散したナトリウムの量 に比例する。銀イオン濃度をAg(CPS)として測定 した。比較のため、非加熱のコーティング済み試料をイ オン交換して、非加熱のガラス試料及び加熱されている がコーティングされていたいガラス試料と同様、銀を背 景計数として測定した。

【0036】バリヤー層が酸化ジルコニウムの場合、厚 みは20~120 Åの範囲が好ましく、より好ましくは 40 20~90Åであり、特には30~60Å、最も好まし くは50~60Åであり、フィルムの密度は5g/cm 3 以上である。バリヤー層が酸化チタンの場合、厚みは 20~90 Åの範囲が好ましく、より好ましくは30~ 90Åであり、特には45~90Å、最も好ましくは5 0~60Åであり、フィルムの密度は3.8g/cm3 以上である。バリヤー層が亜鉛/スズの酸化物の場合、 厚みは60~120Åの範囲が好ましく、より好ましく は60~90Åであり、フィルムの密度は5.7g/c m3 以上である。理解され得る通り、最適な透過度を低 50 りも速くスパッターするので、ガラス基体を、190イ

下させないので、薄いパリヤー層が好ましい。

【0037】本発明の特に好ましい実施態様において、 液晶表示装置での使用のために、バリヤー層は導電性金 属酸化物のコーティングで被覆されている。好ましい導 電性金属酸化物コーティングとしては、酸化インジウ ム、酸化スズ、インジウム/スズの酸化物、亜鉛/アル ミニウムの酸化物等が挙げられる。特に好ましい導電性 コーティングは、インジウム/スズの酸化物であり、通 常ITOと呼ばれている。液晶表示装置で好ましく使用 される、インジウム/スズの酸化物コーティングは通 常、約300Ω/平方の電気抵抗を有する。インジウム /スズの酸化物コーティングは、マグネトロンスパッタ 一によってバリヤー層の上に蒸着されるのが好ましい。 導電性金属酸化物フィルムは、酸化雰囲気下で金属陰極 ターゲットをスパッターすることによって蒸着されても よいし、セラミック金属酸化物ターゲットのスパッター によって蒸着されていもよい。本発明は、以下の特定の 実施例の記載から、更に理解されるであろう。 [8 [ 0 0 ]

# 【実施例】 実施例1~4

ガラス基体厚み2.3mm、可視光線透過率(550n mで測定された) 91, 3%のソーダ石灰シリカフロー トガラス試料を、以下の通り酸化チタンバリヤー層を用

いてコーティングした。平面のチタンターゲットを、 8. 5キロワット、520ボルトで、アルゴン50%及 び酸素50%の雰囲気下でマグネトロンスパッターし た。ガラス基体を、53インチ(1.35m)/分の速 度で固定済み陰極を通して運搬した。厚み45、90、 135及び180 Aの酸化チタンバリヤー層を、ターゲ ットの下に、1、2、3及び4回それぞれ(それぞれ実 施例1~4) ガラス基体を通すことによって蒸着した。 酸化チタンをコーティングしたガラス基体の可視光線透 過率(550nmで測定された)は、45Åで90.8 %、90Åで89.4%、135Åで87.3%及び1 80Åで84、8%であった(それぞれ実施例1~ 4)。酸化チタンをコーティングしたガラス基体を、5 75℃で10分又は20分加熱し、次いで銀を用いてイ オン交換し、銀で拡散されたナトリウムを置き換えた。 次いで銀をX線蛍光発光によって分析した。180 Å ま での厚みでの、酸化チタンバリヤー層の効果の比較を図

# 【0039】実施例5~8

5に示す。

厚み2.3mm、可視光線透過率91.3%のソーダ石 灰シリカフロートガラス試料を、以下の通り酸化ジルコ ニウムバリヤー層を用いてコーティングした。平面のジ ルコニウムターゲットを、6.5キロワット、374ボ ルトで、酸素50%及びアルゴン50%の雰囲気下で、 マグネトロンスパッターした。ジルコニウムはチャンよ

ンチ(4.85m)/分の速度で、固定された陰極を通 して運搬して、1、2、3又は4回(それぞれ実施例5 ~8) 涌すことによって、それぞれ厚み30、60、9 0及び120Åの酸化ジルコニウムバリヤー層を基着し た。最も厚い酸化ジルコニウムバリヤー層(120人の 実施例8)の、ガラス基体の可視光線诱過率は、90. 2%であった。前述の実施例と同様に、酸化ジルコニウ ムがコーティングされたガラス基体を加熱し、銀イオン 交換した。図6は、30~120Åの厚みでの、酸化ジ ルコニウムバリヤー層の効果を示している。

#### [0040] 比較例9~12

比較のために、厚み2、3mmのソーダ石灰シリカフロ ートガラス試料を、亜鉛/スズの酸化物を用いてコーテ ィングした。亜鉛52、4重量%及びスズ47、6重量 %からなる平面のターゲットを、0.78キロワット、 386ボルトで、アルゴン50%及び酸素50%の雰囲 気下で、マグネトロンスパッターした。ガラス基体を、 190インチ(4,8m)/分の速度で運搬して、1、 2、3又は4回それぞれ(それぞれ比較例9~12)通 すことによって、厚み30、60、90及び120Åの 20 連する陰極ハウジングの通路を示すために除去された、 亜鉛/スズの酸化物コーティングを蒸着した。最も厚い 亜鉛/スズの酸化物コーティング(120Åの比較例1 の、ガラス基体の透過率は、90.7%であった。 前述の実施例と同様に、亜鉛/スズの酸化物がコーティ ングされたガラス基体を加熱し、銀イオン交換し、X線 蛍光発光によって測定した。図7は、薄い亜鉛/スズの 酸化物層は、効果的なナトリウム拡散パリヤーではない こと、及び、ナトリウム拡散バリヤーとしての、亜鉛/ スズの酸化物の効果は増加する原みの関数であること を、示している。

#### 【0041】実施例13

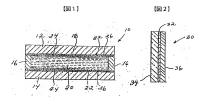
酸化ジルコニウムバリヤー層を、厚み0、048インチ (1.2mm) のガラスのシート上に、アルゴン/酸素 の雰囲気下で、酸化ジルコニウムが7、8 Å/秒の蒸着 速度で、ジルコニウム陰極をスパッターすることによっ て、蒸着した。2インチ/砂(3,05m/分)の速度 で、陰極を3回通して、55±5Å厚みの酸化ジルコニ ウムバリヤー層を蒸着したところ、約0.5~1%、ガ ラス基体の透過率が減少した。酸化ジルコニウムバリヤ -層の上に、同様のガラス速度で、インジウム/スズの 40 酸化物からなる層を蒸着した。インジウム90重量%と スズ10重量%からなる陰極ターゲットを3回通すこと によって、表面抵抗が約3000/スクウェアーで、透 過率が約83、6%の、インジウム/スズの酸化物でコ ーティングされたガラス基体が製造された。図8~10 は更に、選択された厚みの実施例の比較を示し、本発明 のバリヤーの効果を示している。

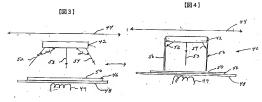
【0042】上記の実施例は、本発明のバリヤー層を説 明するために提供されている。マグネトロンスパッター 以外の蒸着方法に加えて、同様に薄い厚みでアルカリ金 屋の移行を効果的に防止できる他の金属酸化物は、本発 明の概念に含まれる。覆っているコーティングは、単層 であっても、様々な金属、金属酸化物及び/又はケイ素 含有コーティング層等の他の金属化合物からなる複層で あってもよい。本明細書中に記載されている、サイクル を加熱する時間及び温度は、相対的なバリヤー層の効果 10 を決定するための、有用な試験方法を説明しているにす ぎたい。本発明の概念は、特許請求の範囲によって定義 される。

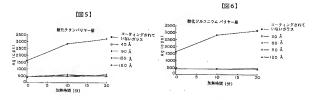
[0043]

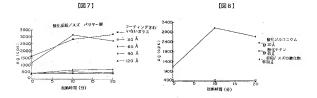
## 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の特徴を組込んだ液晶表示(「LC D」)装置の断面図である。
- 【図2】光触媒組成物とガラス基体の間に本発明のパリ ヤー層を有するガラスシートの断面図である。
- 【図3】 スパッターコーティングされるガラス基体に関 室壁を有するスパッター装置の側面図である。
- 【図4】本発明による陰極ハウジング上のシールドを示 す図3の図と同様の図である。
- 【図5】コーティングされていないガラスと比較して、 45、90、135及び180Åの度みでの(実施例1 ~4)、酸化チタンバリヤー層への、アルカリ金属の移 行を最小限にした際の、効果を説明する図である。
- 【図6】コーティングされていないガラスと比較して、 30、60、90及び120Åの厚みでの(実施例5~ 30 8)、酸化ジルコニウムバリヤー層の効果を説明する図 である。
  - 【図7】 コーティングされていないガラスと比較して、 亜鉛/スズの酸化物の30、60、90及び120点の 厚みの(比較例9~12)バリヤー層としての、比較的 な挙動を説明する図である。
  - 【図8】それぞれ、45、30及び30Åの厚み(実施 例1、5及び9)で、酸化チタン、酸化ジルコニウム及 び亜鉛/スズの酸化物のバリヤー層としての、効果を比 較する図である。
  - 【図9】それぞれ、90、60及び60Aの厘み(実施 例2、6及び10)で、酸化チタン、酸化ジルコニウム 及び亜鉛/スズの酸化物のバリヤー層としての、効果を 比較する図である。
  - 【図10】バリヤー層の厚み (図5~9からの情報) の 関数として、酸化チタン、酸化ジルコニウム及び亜鉛/ スズの酸化物のバリヤー層の効果を示す図である。

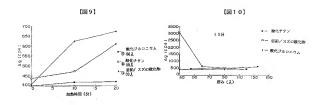








(11) 特開平09-227167



フロントページの続き

(72)発明者 エフ. ハワード ジレリイ アメリカ合衆国ペンシルパニア州アリソン パーク, インディアン スプリング レ ーン 2790